

Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice – Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice s důrazem na úpravu obsaženou v příslušných patentových zákonech a s nimi souvisejícími právními předpisy.

Cílem této práce je představit přístup čínské a české společnosti k oblasti patentového práva, včetně jeho historického vývoje v komparovaných státech. Tento historický vhled do právního vývoje patentové ochrany má čtenáři umožnit lépe pochopit, proč se v jednotlivých státech vyskytuje daná úprava, a to i přes to, že jsou oba státy členy WTO, WIPO a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Dalším cílem této práce je srovnat národní úpravy jednotlivých institutů patentového práva, vyzdvihnout jejich rozdíly a zmapovat vliv mezinárodních smluv a mezinárodních organizací na tyto komparované patentové úpravy.

Nakonec se tato diplomová práce pokusí stručně představit čínský systém vymáhání práv z patentů a jeho praktické uplatnění v situacích, když se majitel patentu domáhá svých práv u čínských státních orgánů.

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první z nich stručně popisuje historický vývoj patentové úpravy v ČR a ČLR, kdy je kladen důraz na vývoj patentové úpravy v ČLR. Druhá kapitola poskytuje srovnání samotných národních patentových úprav, ke kterému dochází prostřednictvím komparace úpravy jednotlivých institutů patentového práva. Tato kapitola také představuje instituty čínského patentového práva, které v české právní úpravě nemají ekvivalent. Třetí kapitola se věnuje řízení o udělení patentu v jednotlivých právních úpravách. Čtvrtá a poslední kapitola popisuje systém vymáhání práv z patentů u čínských lidových soudů a jiných státních orgánů. Závěr této práce se pokouší o zhodnocení a celkové srovnání komparovaných právních úprav a nabízí možné změny, které by posunuly čínskou patentovou úpravu kupředu.